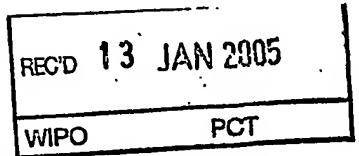


日本特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

16.11.2004



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日 2003年11月12日
Date of Application:

出願番号 特願2003-383002
Application Number:
[ST. 10/C]: [JP2003-383002]

出願人 北陸電気工業株式会社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月22日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

八月

【書類名】 特許願
【整理番号】 HDK0309
【提出日】 平成15年11月12日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01R 11/01
【発明者】
【住所又は居所】 富山県上新川郡大沢野町下大久保 3158番地 北陸電気工業株式会社内
【氏名】 岡本 信二
【発明者】
【住所又は居所】 富山県上新川郡大沢野町下大久保 3158番地 北陸電気工業株式会社内
【氏名】 竹内 勝己
【発明者】
【住所又は居所】 富山県上新川郡大沢野町下大久保 3158番地 北陸電気工業株式会社内
【氏名】 野村 豊
【特許出願人】
【識別番号】 000242633
【住所又は居所】 富山県上新川郡大沢野町下大久保 3158番地
【氏名又は名称】 北陸電気工業株式会社
【代理人】
【識別番号】 100091443
【弁理士】
【氏名又は名称】 西浦 ▲嗣▼晴
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 076991
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9712255

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

直方体状の絶縁性基体の6面のうち連続する4つの前記面上に連続する導電路が形成されており、残りの対向する2つの前記面上には前記導電路が形成されていないことを特徴とするコネクタチップ。

【請求項2】

第1の回路基板の表面上に形成された複数の電極と、前記第1の回路基板の上に所定の間隔を開けて配置される第2の回路基板の裏面上に形成された複数の電極とが、導電路を備えた複数のコネクタチップを介して電気的に接続され、前記導電路と前記電極とが半田付けにより接続され、前記複数のコネクタチップにより前記間隔が維持されている回路装置であって、

前記コネクタチップは、直方体状の絶縁性基体の6面のうち連続する4つの前記面上に連続する導電路が形成されており、残りの対向する2つの前記面上には前記導電路が形成されていない構造を有していることを特徴とする回路装置。

【請求項3】

直方体状の絶縁性基体の6面のうち連続する4つの面から構成される外周面上に、残りの2面が対向する方向に所定の間隔を開けて前記外周面上を一周する複数の導電路が形成されていることを特徴とするコネクタチップ。

【請求項4】

前記4つの面のうち対向する少なくとも一対の面上には、前記一対の面上にそれぞれ位置する前記複数の導電路の部分のうち隣接する2つの前記導電路の部分間に溶融半田をはねじく性質を有する絶縁層がそれぞれ形成されていることを特徴とする請求項3に記載のコネクタチップ。

【請求項5】

前記一対の面の一方の面上に形成された前記絶縁層と他方の面上に形成された前記絶縁層とが異なる色を有していることを特徴とする請求項4に記載のコネクタチップ。

【請求項6】

前記絶縁性基体は、前記導電路が形成されている複数の導電路形成部分と、前記導電路が形成されていない複数の非導電路形成部分とが中心線を共有するように前記中心線に沿って交互に並ぶように形成されており、

前記導電路形成部分の前記中心線と直交する幅寸法が前記非導電路形成部分の幅寸法よりも小さいことを特徴とする請求項3または4に記載のコネクタチップ。

【請求項7】

前記絶縁性基体は、前記導電路が形成されている複数の導電路形成部分と、前記導電路が形成されていない複数の非導電路形成部分とが中心線を共有するように前記中心線に沿って交互に並ぶように形成されており、

前記導電路形成部分の前記中心線と直交する幅寸法が前記非導電路形成部分の幅寸法よりも大きいことを特徴とする請求項3または4に記載のコネクタチップ。

【請求項8】

前記導電路は、金属厚膜または金属薄膜からなる下地層の上に1以上のめっき層が形成されて構成されている請求項1, 3, 4, 5, 6及び7のいずれか一つに記載のコネクタチップ。

【請求項9】

前記下地層は、A g含む金属厚膜またはNi-Cr合金若しくはCuの金属薄膜からなり、

前記1以上のめっき層は、CuまたはNiからなる第1のめっき層と、前記第1のめっき層上に形成されてSn合金またはSnからなる第2のめっき層とからなる請求項8に記載のコネクタチップ。

【請求項10】

一定の間隔をあけて貫通孔が並んで形成された貫通孔列が複数列並んで設けられた板状

の絶縁基板材料を用意し、

隣接する 2 つの前記貫通孔列の間に位置する 2 つの貫通孔間に金属厚膜または金属薄膜からなる複数の第 1 の下地層及び複数の第 2 の下地層を前記絶縁基板材料の両面にそれぞれ形成し、

前記複数の第 1 の下地層の隣接する 2 つの第 1 の下地層の間及び前記複数の第 2 の下地層の隣接する 2 つの第 2 の下地層の間に溶融半田をはじく性質を有する絶縁層をそれぞれ形成し、

前記複数の第 1 の下地層の一方の縁部と前記貫通孔の内面上と前記複数の第 2 の下地層の一方の縁部とに亘る第 3 の下地層を金属蒸着によりそれぞれ形成し、

前記複数の第 1 の下地層の他方の縁部と前記貫通孔の内面上と前記複数の第 2 の下地層の他方の縁部とに亘る第 4 の下地層を金属蒸着によりそれぞれ形成し、

前記貫通孔列のほぼ中央に沿って前記絶縁基板材料を切断し、

前記第 1 ～第 4 の下地層上に 1 以上のめっき層を形成するコネクタチップの製造方法。

【請求項 11】

前記絶縁基板材料の両面には、異なる色の前記絶縁層をそれぞれ形成し、

前記絶縁基板材料の片面に前記貫通孔列のほぼ中央に沿うブレイク用スリットを形成し、前記ブレイク用スリットに沿って前期絶縁基板材料を切断することを特徴とする請求項 10 に記載のコネクタチップの製造方法。

【書類名】明細書

【技術分野】

文獻卷之二

本発明は、2つの回路基板の各複数の電極の対応する電極をそれぞれ電気的に接続するコネクタチップ及びその製造方法に関するものである。

【背景技术】

【0002】

時聞 2000

【特許文献1】特開2000-77556号公報

【特許文献】 【発明の開示】

【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】

光明が解決

【0003】
しかしながら、BGAボールは、球形を有しているため転動しやすく、取り扱いが困難であった。また、BGAボールを半導体装置等に取り付けるには、専用の実装機が必要であった。

[0 0 0 4]

本発明の目的は、隣接する電極間の短絡防止を図ることができ、しかも専用の実装機等を用いることなく容易に第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極とを接続できるコネクタチップ及びその製造方法を提供することにある。

〔0005〕

本発明の他の目的は、一つのコネクタチップまたは少ない数のコネクタチップ及び回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極との接続が行えるコネクタチップ及びその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0 0 0 6]

本発明のコネクタチップは、直方体状の絶縁性基体の6面のうち連続する4つの面上に連続する導電路が形成されており、残りの対向する2つの面上には導電路が形成されていない。本発明のコネクタチップは、導電路が形成されていない2つの面を隣接するコネクタチップと対向させた状態で、導電路が形成された一対の対向面を第1の回路基板の電極と第2の回路基板の電極とにそれぞれ半田付けして、第1の回路基板の電極と第2の回路基板の電極とを接続する。本発明のコネクタチップは、直方体状の形状を有しているので、基板の電極とを接続する。本発明のコネクタチップは、専用の実装機等を用いることなく、容易に、従来のように転動することがない。そのため、専用の実装機等を用いることなく、容易に第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極とを接続できる。また、コネクタチップの導電路が形成されていない2つの面は、半田が付着し難いので、隣接するコネクタチップの相互の対向面に沿って半田が延びるのを防ぐことができる。そのため、複数の電極の隣接する電極間の半田による短絡を防止できる。

[0 0 0 7]

本発明のコネクタチップを用いた回路装置は、第1の回路基板の表面上に形成された複数の電極と、第1の回路基板の上に所定の間隔を開けて配置される第2の回路基板の裏面に形成された複数の電極とが、導電路を備えた複数のコネクタチップを介して電気的に接続される。

接続され、導電路と電極とが半田付けにより接続され、複数のコネクタチップにより間隔が維持されている。そして、コネクタチップは、直方体状の絶縁性基体の6面のうち連続する4つの面上に連続する導電路が形成されており、残りの対向する2つの面上には導電路が形成されていない。なお、ここでいう第1及び第2の回路基板は、単体の回路基板でもよいし、電子部品等に備えられた回路基板であってもよい。前述したように本発明のコネクタチップは、専用の実装機等を用いることなく、容易に実装することができるので、本発明のコネクタチップを用いた回路装置は、容易且つ安価に製造することができる。

【0008】

しかしながら、このようなコネクタチップは、第1の回路基板の複数の電極の内の一つの電極と第2の回路基板の複数の電極の内の一つの電極とを接続するものであるため、接続には多数のコネクタチップを使用しなければならない。そこで、本発明の他のコネクタチップは、直方体状の絶縁性基体の6面のうち連続する4つの面から構成される外周面上に、残りの2面が対向する方向に所定の間隔を開けて外周面上を一周する複数の導電路を形成する。このようにいわゆる多連化したコネクタチップでは、一つのコネクタチップに複数の導電路が形成されているため、一つのコネクタチップまたは少ない数のコネクタチップで第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極との接続が行える。そのため、低コストで接続が行える。

【0009】

4つの面のうち対向する少なくとも一対の面上には、一対の面上にそれぞれ位置する複数の導電路の部分のうち隣接する2つの導電路の部分間に溶融半田をはじく性質を有する絶縁層をそれぞれ形成するのが好ましい。このようにすれば、複数の導電路を複数の電極にそれぞれ半田付けする際に、複数の導電路と複数の電極との間からはみ出た半田が、絶縁層によって、絶縁基体の隣接する2つの導電路の部分間の表面を伝って延びるのを防ぐことができる。そのため、隣接する2つの電極間で短絡が発生するのを防ぐことができる。

【0010】

一対の面の一方の面上に形成された絶縁層と他方の面上に形成された絶縁層とは、異なる色を付けるのが好ましい。このようにすれば、コネクタチップを回路基板上に配置する際に、必要に応じてコネクタチップの配置の表裏を判別することができる。

【0011】

絶縁性基体は、導電路が形成されている複数の導電路形成部分と、導電路が形成されていない複数の非導電路形成部分とが中心線を共有するように中心線に沿って交互に並ぶように形成し、導電路形成部分の中心線と直交する幅寸法を非導電路形成部分の幅寸法よりも小さくするのが好ましい。このようにすれば、導電路は、連続する絶縁基体の4つの面の一方の対向する2つの面上の部分が絶縁性基体の表面に露出し、他方の対向する2つの面上の部分が非導電路形成部分に囲まれた凹部内に形成されることになる。そのため、導電路の一方の対向する2つの面上の部分を第1及び第2の回路基板の電極にそれぞれ接続すれば、半田付けの際に、複数の導電路と第1及び第2の回路基板の複数の電極との間からはみ出た半田が、非導電路形成部分に囲まれた凹部内に入り込む。そのため、このようにはみ出た半田により短絡が発生するのを防ぐことができる。

【0012】

また、導電路形成部分の中心線と直交する幅寸法を非導電路形成部分の幅寸法よりも大きくすることもできる。このようにすれば、隣接する導電路の間に凹部が形成されることになる。そのため、第1及び第2の回路基板にそれぞれ凹部の開口部が対向するように、コネクタチップを配置して、導電路を第1及び第2の回路基板の電極にそれぞれ接続すれば、半田付けの際に、複数の導電路と第1及び第2の回路基板の複数の電極との間からはみ出た半田が凹部内に入り込む。そのため、このようにはみ出た半田により短絡が発生するのを抑制できる。

【0013】

導電路は、一層から構成することもできるが、金属厚膜または金属薄膜からなる下地層

の上に1以上のめっき層が形成して構成することもできる。このようにすれば、めっき層の材質を適宜に選択することにより、導電路の耐食性や半田付け性を向上させることができる。

【0014】

下地層は、Ag若しくはCuの金属薄膜またはNi-Cr合金若しくはCuの金属薄膜から構成し、1以上のめっき層は、CuまたはNiからなる第1のめっき層と、第1のめっき層上に形成されてSn合金またはSnからなる第2のめっき層とから構成することができる。このようにすれば、第1のめっき層により耐食性を向上させ、第2のめっき層により半田付け性を向上させることができる。特にSn合金またはSnから第2のめっき層を形成するので、鉛フリーの半田を用いることができ、鉛による環境汚染を防止できる。

【0015】

前述した導電路形成部分の中心線と直交する幅寸法が非導電路形成部分の幅寸法よりも小さいコネクタチップは、次のようにして製造することができる。まず、一定の間隔をあけて貫通孔が並んで形成された貫通孔列が複数列並んで設けられた板状の絶縁基板材料を用意する。次に、隣接する2つの貫通孔列の間に位置する2つの貫通孔間に金属薄膜または金属薄膜からなる複数の第1の下地層及び複数の第2の下地層を絶縁基板材料の両面にそれぞれ形成し、複数の第1の下地層の隣接する2つの第1の下地層の間及び複数の第2の下地層の隣接する2つの第2の下地層の間に絶縁層をそれぞれ形成する。そして、複数の第1の下地層の一方の縁部と貫通孔の内面上と複数の第2の下地層の一方の縁部とにそれぞれ亘って金属蒸着により第3の下地層を形成し、複数の第1の下地層の他方の縁部と貫通孔の内面上と複数の第2の下地層の他方の縁部とにそれぞれ亘って金属蒸着により第4の下地層を形成する。次に、貫通孔列のほぼ中央に沿って絶縁基板材料を切断してから、第1～第4の下地層上に1以上のめっき層を形成する。このようにしてコネクタチップを製造すれば、貫通孔列のほぼ中央に沿って絶縁基板材料を切断することにより、複数の貫通孔が分割されて複数の凹部が形成される。そのため、複数の凹部が形成されたコネクタチップを容易に量産することができる。このような切断は、例えば、貫通孔列のほぼ中央に沿ってブレイク用スリットからなる溝を形成して、このスリットブレイク用スリットに沿って切断することができる。

【0016】

絶縁基板材料の片面だけにブレイク用スリットを形成する場合には、絶縁基板材料の両面のそれぞれには、異なる色の絶縁層を形成するのが好ましい。このようにすれば、絶縁層の色によってブレイク用スリットが形成された面を容易に判別することができる。

【発明の効果】

【0017】

本発明のコネクタチップは、直方体状の形状を有しているので、従来のように転動することができない。そのため、専用の実装機等を用いることなく、容易に第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極とを接続できる。また、コネクタチップの導電路が形成されていない2つの面は、半田が付着し難いので、隣接するコネクタチップの相互の対向面に沿って半田が延びるのを防ぐことができる。そのため、複数の電極の隣接する電極間の半田による短絡を防止できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。図1は、本発明の第1の実施の形態のコネクタチップの斜視図であり、図2は、図1のII-II線断面を概略的に表した図である。両図に示すように、本例のコネクタチップ1は、絶縁基体3の表面に6つの導電路5及び14個の絶縁層7が形成されて構成されている。絶縁基体3は、アルミナを96重量%含有するセラミックスにより形成されており、中心線Cを中心へ延びる横断面が矩形の細長い形状を呈している。これにより、絶縁基体3は、大まかに言って第1～第6の面9A～9Fを有している。絶縁基体3の対向する第3の面9C及び第4の面9Dには、所定の間隔を隔てて横断面がコの字型の溝状の凹部11が6個ずつ

並んで形成されている。絶縁基体3の両側にそれぞれ形成された6個の凹部11は、互いに対向する位置に形成されている。このため、本例においては、第3の面9C及び第4の面9Dは、凹凸面となっている。

【0019】

6つの導電路5は、連続する4つの第1～第4の面9A～9Dから構成される外周面上に、残りの2面となる第5及び第6の面9E, 9Fが対向する方向に所定の間隔を開けて凹部11が形成された位置において外周面上を一周するようにそれぞれ形成されている。言い換えるならば、絶縁性基体3は、導電路5が形成されている複数の導電路形成部分3Aと、導電路5が形成されていない複数の非導電路形成部分3Bとが中心線Cを共有するように中心線Cに沿って交互に並ぶように形成されており、導電路形成部分3Aの中心線Cと直交する幅寸法（矢印Aの方向の寸法）が非導電路形成部分3Bの幅寸法よりも小さく形成されている。図2に示すように、導電路5は、下地層13と、下地層13上に形成された第1のめっき層15Aと、第1のめっき層15A上に形成された第2のめっき層15Bとから構成されている。下地層13は、第1の面9A上に形成された第1の下地層13Aと、第2の面9B上に形成された第2の下地層13Bと、第3の面9C上に形成されて第1の下地層13A及び第2の下地層13Bのそれぞれの一方の縁部を覆う第3の下地層13Cと、第4の面9D上に形成されて第1の下地層13A及び第2の下地層13Bのそれぞれの他方の縁部を覆う第4の下地層13Dとを含んでいる。本例では、第1の下地層13A及び第2の下地層13Bをガラス-Agペーストを用いた金属厚膜により形成し、第3の下地層13C及び第4の下地層13DをNi-Cr合金若しくはCuの金属薄膜により形成している。そして、第1のめっき層15AをCuまたはNiにより形成し、第2のめっき層15BをSn合金またはSnにより形成している。また、このような構成により、導電路5は、第1の面9A上に形成された第1の導電部分5Aと、第2の面9B上に形成された第2の導電部分5Bと、第3の面9C上に形成された第3の導電部分5Cと、第4の面9D上に形成された第4の導電部分5Dとを有することになる。

【0020】

絶縁層7は、溶融半田をはじく性質を有する材質により形成されており、本例では、エポキシ樹脂またはガラスにより形成されている。この絶縁層7は、絶縁基体3の非導電路形成部分3Bの第1の面9A上及び第2の面9B上にそれぞれ7つずつ形成されている。なお、図1においては、第1の面9A上の絶縁層7しか図示されていないが、第1の面9Aの裏面の第2の面9B上にも絶縁層7は形成されている。絶縁層7は、矩形状を有しており、中心線Cと直交する幅寸法（矢印Aの方向の寸法）が導電路5の第1の導電部分5Aの幅寸法よりわずかに小さくなっている。本例では、第1の面9A上に形成された絶縁層7と第2の面9B上に形成された絶縁層7とは、それぞれ黒色と白色の異なる色を有している。このような色付けは、絶縁層7を形成するエポキシ樹脂またはガラス中に色素を添加することにより行うことができる。

【0021】

図3は、本例のコネクタチップ1を用いた回路装置を正面から見た部分図である。本回路装置は、第1の回路基板21と第2の回路基板23とコネクタチップ1とから構成されている。第1の回路基板21は、絶縁基板22の表面上に複数の電極25が形成されて構成されている。第2の回路基板23は、絶縁基板27の裏面上に複数の電極29が形成されて構成されている。なお、第1及び第2の回路基板21, 23は単体の回路基板であってもよいし、電子部品等に備えられた回路基板であっても構わない。第1の回路基板21の複数の電極25と第2の回路基板23の複数の電極29とは、コネクタチップ1の導電路5の第2の導電部分5B及び第1の導電部分5Aにそれぞれ半田付けにより接続されている。これにより、複数の電極25と複数の電極29とは、コネクタチップ1を介して電気的に接続され、第2の回路基板23の複数の電極29は、コネクタチップ1により第1の回路基板21の上に所定の間隔を開けて配置される。

【0022】

本例のコネクタチップ1を用いれば、複数の導電路5を複数の電極25, 29にそれぞ

れ半田付けする際に、複数の導電路5と複数の電極25, 29との間からはみ出た半田が、絶縁層7によって、絶縁基体3の隣接する2つの導電路5, 5の部分間の表面（絶縁層7の表面）を伝って延びるのを防ぐことができる。そのため、隣接する2つの電極間（25, 25または29, 29）で短絡が発生するのを防ぐことができる。また、複数の導電路5と複数の電極25, 29との間からはみ出た半田の一部は、凹部11内に入り込む。これによっても半田による短絡を防ぐことができる。

【0023】

次に、図4A～図4Eを参照して本例のコネクタチップ1の製造方法について説明する。なお、理解を容易にするため、図4A～図4Eでは、各工程において形成された部分を点々で表示している。まず、図4Aに示すように、一定の間隔をあけて6つの貫通孔31が並んで形成された複数列の貫通孔列33と、複数列の貫通孔列33のほぼ中央に沿って両面にそれぞれ位置する複数の切断用溝（ブレイク用スリット）35とが形成された板状の絶縁基板材料37を用意する。次に、図4Bに示すように、隣接する2つの貫通孔列33, 33の間に位置する2つの貫通孔31, 31間にガラス-銀ペーストを用いて金属薄膜からなる複数の第1の下地層13A及び複数の第2の下地層13Bを絶縁基板材料37の両面にそれぞれ形成する。なお、図4A～図4Eは、いずれも表面側から見た平面図であるため、第1の下地層13Aしか描かれていないが、裏面側には第2の下地層13Bが形成されている。次に、図4Cに示すように、複数の第1の下地層13Aの隣接する2つの第1の下地層13A, 13Aの間及び複数の第2の下地層13Bの隣接する2つの第2の下地層13B, 13Bの間にエポキシ樹脂またはガラスを塗布して絶縁層7をそれぞれ形成する。次に、図4Dに示すように、複数の第1の下地層13Aの一方の縁部と貫通孔33の内面上と複数の第2の下地層13Bの一方の縁部とに亘ってNi-Cr合金若しくはCuからなる金属蒸着を施して第3の下地層13Cをそれぞれ形成し、複数の第1の下地層13Aの他方の縁部と貫通孔33の内面上と複数の第2の下地層13Bの他方の縁部とに亘ってNi-Cr合金若しくはCuからなる金属蒸着を施して第4の下地層13Dを金属蒸着によりそれぞれ形成する。そして、複数のブレイク用スリット35に沿って絶縁基板材料27を切断する。これにより貫通孔31が分割されて凹部11が形成される。次に、図4Eに示すように、第1～第4の下地層13A～13D上にCuまたはNiからなる第1のめっき層15Aを形成してから第1のめっき層15A上にSn合金またはSnからなる第2のめっき層15Bを形成してコネクタチップ1を完成した。

【0024】

なお、上記製造例では、絶縁基板材料37を形成する際に複数列の貫通孔列33を絶縁基板材料の成形と一緒に形成したが、絶縁基板材料をガラス-エポキシ樹脂により形成する場合には、板状の絶縁基板材料を形成した後に、パンチングにより、複数列の貫通孔列を形成し、絶縁基板材料の片面にブレイク用スリットを形成することになる。この場合、前述のように第1の面9A上に形成された絶縁層7と第2の面9B上に形成された絶縁層7とが異なる色を有していると、絶縁層の色によって、コネクタチップ製造中にブレイク用スリットが形成された面を容易に判別することができる。

【0025】

図5は、本発明の第2の実施の形態のコネクタチップの斜視図である。本例のコネクタチップは、絶縁基体に凹部が形成されていない点で図1～図4に示す第1の実施の形態のコネクタチップと基本的な構造が異なり、その他は第1の実施の形態のコネクタチップとほぼ同じ構造を有している。そのため、第1の実施の形態のコネクタチップと重複する部材には、図1～図4に付した部材の符号に100を加えた符号を付して説明を省略する。本例のコネクタチップ101は、絶縁基体103の表面に6つの導電路105及び14個の絶縁層107が形成されて構成されている。絶縁基体103は、中心線C1を中心に延びる直方体形状を呈している。これにより、絶縁基体103は、第1～第6の面109A～109Fを有している。

【0026】

6つの導電路105は、連続する4つの第1～第4の面109A～109Dから構成さ

れる外周面上に、残りの2面となる第5及び第6の面109E, 109Fが対向する方向に所定の間隔を開けて外周面上を一周するようにそれぞれ形成されている。言い換えるならば、絶縁性基体103は、導電路105が形成されている複数の導電路形成部分103Aと、導電路105が形成されていない複数の非導電路形成部分103Bとが中心線C1を共有するように中心線C1に沿って交互に並ぶように形成されている。導電路105は、第1の面109A上に形成された第1の導電部分105Aと、第2の面109B上に形成された第2の導電部分105Bと、第3の面109C上に形成された第3の導電部分105Cと、第4の面109D上に形成された第4の導電部分105Dとを有している。

【0027】

絶縁層107は、絶縁基体103の非導電路形成部分103Bの第1の面109A上及び第2の面109B上にそれぞれ7つずつ形成されている。絶縁層107は、矩形状を有しており、中心線C1と直交する幅寸法（矢印A1の方向の寸法）が導電路105の第1の導電部分105Aの幅寸法よりわずかに小さくなっている。

【0028】

本例のコネクタチップ101も、第1の実施の形態のコネクタチップ1と同様に、第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極とに導電路105の第2の導電部分105B及び第1の導電部分105Aがそれぞれ半田付けにより接続される。

【0029】

図6は、本発明の第3の実施の形態のコネクタチップの斜視図である。本例のコネクタチップは、絶縁基体の凹部が形成されていない部分に導電路が形成され、絶縁層を備えていない点で図1～図4に示す第1の実施の形態のコネクタチップと基本的な構造が異なり、その他は第1の実施の形態のコネクタチップとほぼ同じ構造を有している。そのため、図1～図4に示す第1の実施の形態のコネクタチップと重複する部材には、図1～図4に付した部材の符号に200を加えた符号を付して説明を省略する。図6に示すように、本例のコネクタチップ201は、絶縁基体203の表面に7つの導電路205が形成されており、絶縁基体203は、中心線C2を中心に延びる横断面が矩形の細長い形状を呈している。これにより、絶縁基体203は、大まかに言って第1～第6の面209A～209Fを有している。絶縁基体203の対向する第1の面209A及び第2の面209Bには、所定の間隔を隔てて横断面がコの字型の溝状の凹部211が6個ずつ並んで形成されている。絶縁基体203の両側にそれぞれ形成された6個の凹部211は、互いに対向する位置に形成されている。このため、本例においては、第1の面209A及び第2の面209Bは、凹凸面となっている。

【0030】

7つの導電路205は、連続する4つの第1～第4の面209A～209Dから構成される外周面上に、残りの2面となる第5及び第6の面209E, 209Fが対向する方向に所定の間隔を開けて凹部211が形成されていない位置において外周面上を一周するようにそれぞれ形成されている。言い換えるならば、絶縁性基体203は、導電路205がうにそれぞれ形成されている複数の導電路形成部分203Aと、導電路205が形成されていない複数の非導電路形成部分203Bとが中心線C2を共有するように中心線C2に沿って交互に並ぶように形成されており、導電路形成部分203Aの中心線C2と直交する幅寸法（矢印A2の方向の寸法）が非導電路形成部分203Bの幅寸法よりも大きく形成されている。また、導電路205は、第1の面209A上に形成された第1の導電部分205Aと、第2の面209B上に形成された第2の導電部分205Bと、第3の面209C上に形成された第3の導電部分205Cと、第4の面209D上に形成された第4の導電部分205Dとを有することになる。

【0031】

本例のコネクタチップ201では、第1及び第2の回路基板に第1の面209Aに形成された凹部211及び第2の面209Bに形成された凹部211の開口部がそれぞれ対向するように、コネクタチップが配置される。そして、第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極とは、コネクタチップ201の導電路205の第2の導電部分2

05B及び第1の導電部分205Aにそれぞれ半田付けにより接続される。本例のコネクタチップ201を用いて、導電路205を第1及び第2の回路基板の電極にそれぞれ接続すれば、半田付けの際に、複数の導電路205と第1及び第2の回路基板の複数の電極との間からみ出た半田が、凹部211内に入り込む。そのため、このようにみ出た半田により隣接する電極間で短絡が発生するのを抑制できる。

【0032】

図7は、本発明の第4の実施の形態のコネクタチップの斜視図である。図7に示すように、本例のコネクタチップ301は、絶縁基体303の表面に導電路305が形成されており、絶縁基体303は、ほぼ立方体形状を呈している。これにより、絶縁基体303は、第1～第6の面309A～309Fを有している。

【0033】

導電路305は、4つの第1～第4の面309A～309Dから構成される外周面上に連続して形成されている。この導電路305は、第1の実施の形態のコネクタチップと同様に、下地層と、下地層上に形成された第1のめっき層と、第1のめっき層上に形成された第2のめっき層とから構成されている。また、導電路305は、第1の面309A上に形成された第1の導電部分305Aと、第2の面309B上に形成された第2の導電部分305Bと、第3の面309C上に形成された第3の導電部分305Cと、第4の面309D上に形成された第4の導電部分305Dとを有することになる。このような導電路305の形成により、残りの対向する2つの面309E、309F上には導電路305は、形成されていない。

【0034】

図8は、本例のコネクタチップ301を用いた回路装置を正面から見た部分図である。本回路装置は、第1の回路基板321と第2の回路基板323と複数のコネクタチップ301とから構成されている。本例のコネクタチップ301を用いる場合は、第1～第3のコネクタチップを用いる場合と異なり、コネクタチップ301を多数個用いて電極の接続を行う。第1の回路基板321は、絶縁基板322の表面上に複数の電極325が形成されて構成されている。第2の回路基板323は、絶縁基板327の裏面上に複数の電極329が形成されて構成されている。第1の回路基板321の複数の電極325と第2の回路基板323の複数の電極329とは、複数のコネクタチップ301の導電路305の第2の導電部分305B及び第1の導電部分305Aにそれぞれ半田付けにより接続されている。また、コネクタチップ301は、導電路305が形成されていない2つの面309E、309Fが隣接するコネクタチップ301と対向するように配置されている。

【0035】

本例のコネクタチップ1では、導電路が形成されていない2つの面309E、309Fには、半田が付着し難いので、隣接するコネクタチップ301、301の相互の対向面に沿って半田が伸びるのを防ぐことができる。そのため、複数の電極の隣接する電極325、329間の半田による短絡を防止できる。

【図面の簡単な説明】

【0036】

【図1】本発明の第1の実施の形態のコネクタチップの斜視図である。

【図2】図1のII-II線断面を概略的に表した図である。

【図3】図1に示すコネクタチップを用いた回路装置を正面から見た部分図である。

【図4A】図1に示すコネクタチップの製造方法を説明するために用いる図である。

【図4B】図1に示すコネクタチップの製造方法を説明するために用いる図である。

【図4C】図1に示すコネクタチップの製造方法を説明するために用いる図である。

【図4D】図1に示すコネクタチップの製造方法を説明するために用いる図である。

【図4E】図1に示すコネクタチップの製造方法を説明するために用いる図である。

【図5】本発明の第2の実施の形態のコネクタチップの斜視図である。

【図6】本発明の第3の実施の形態のコネクタチップの斜視図である。

【図7】本発明の第4の実施の形態のコネクタチップの斜視図である。

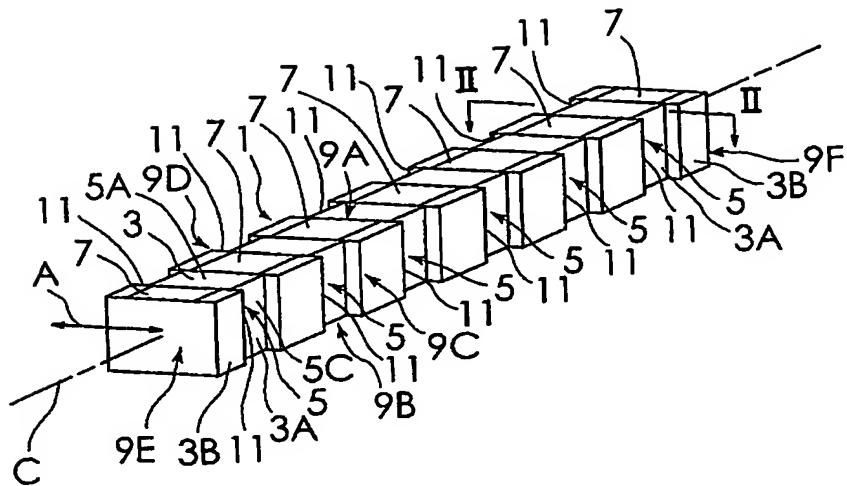
【図8】図7に示すコネクタチップを用いた回路装置を正面から見た部分図である。

【符号の説明】

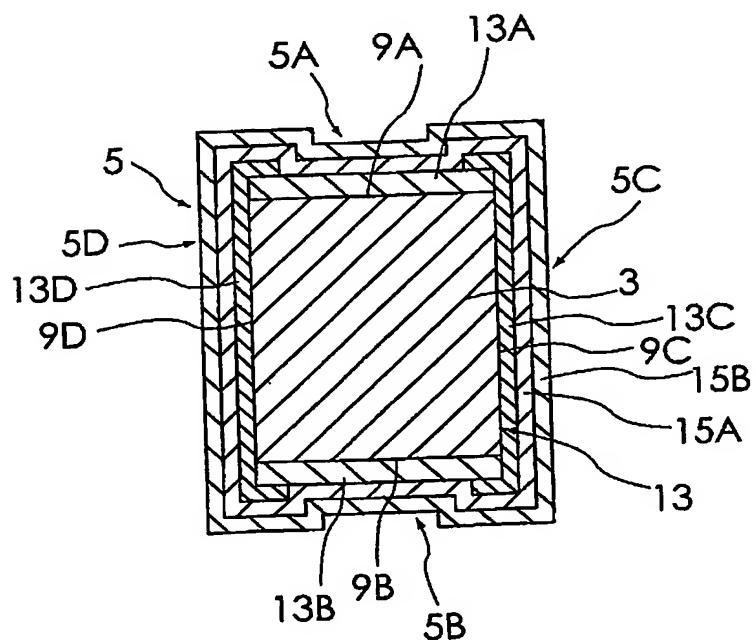
【0037】

- 1 コネクタチップ
- 3 絶縁基体
- 5 導電路
- 7 絶縁層
- 9 A～9 F 第1～第6の面
- 1 1 凹部
- 1 3 下地層
- 1 5 A 第1のめっき層
- 1 5 B 第2のめっき層
- 2 1 第1の回路基板
- 2 3 第2の回路基板
- 2 5, 2 9 電極
- C 中心線

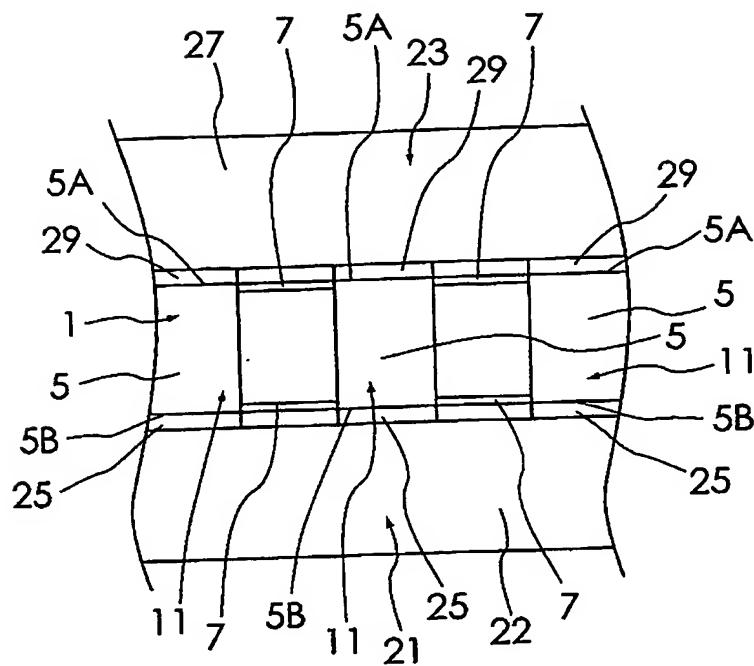
【書類名】図面
【図1】



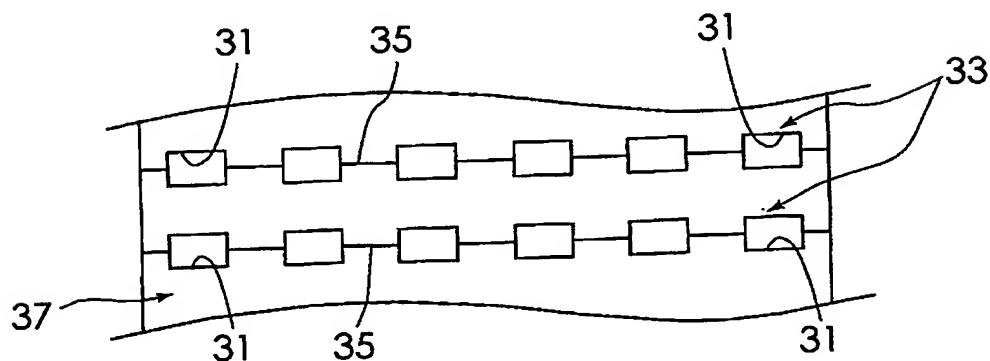
【図2】



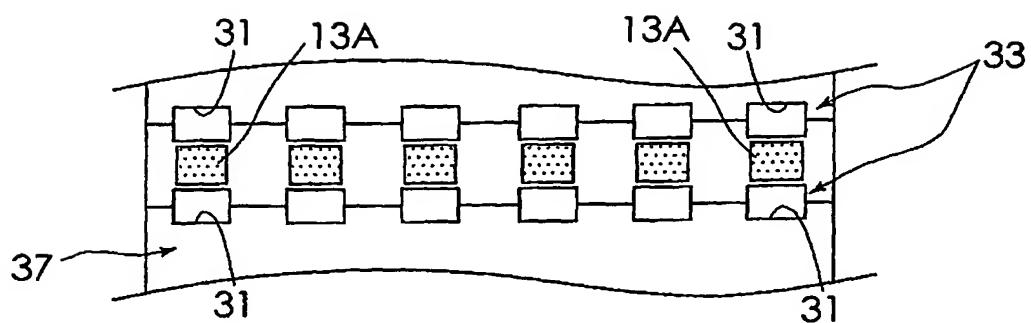
【図3】



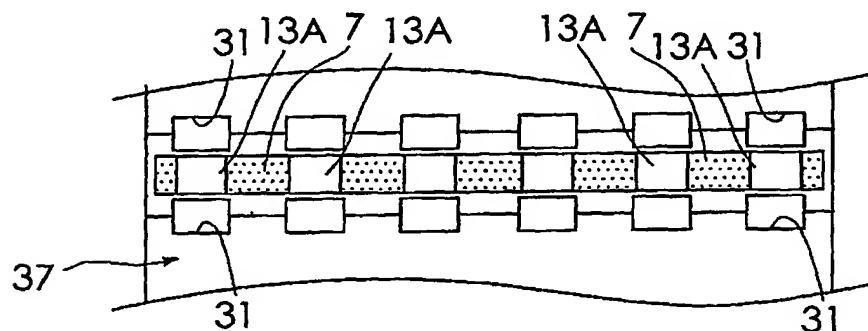
【図4 A】



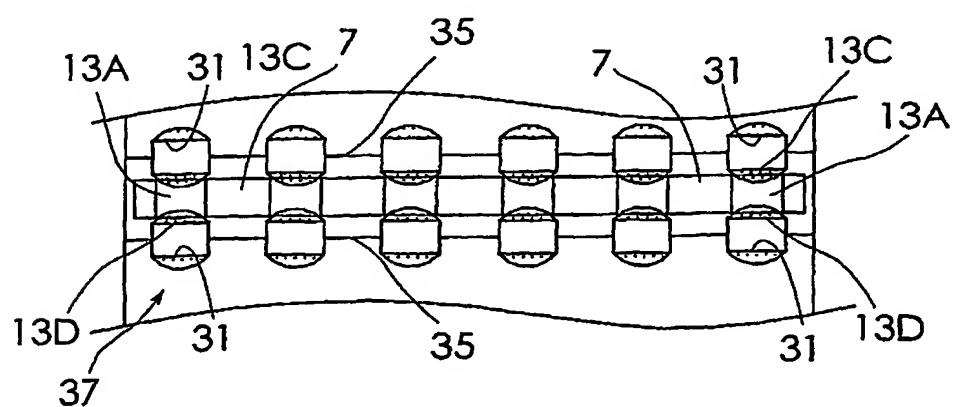
【図 4 B】



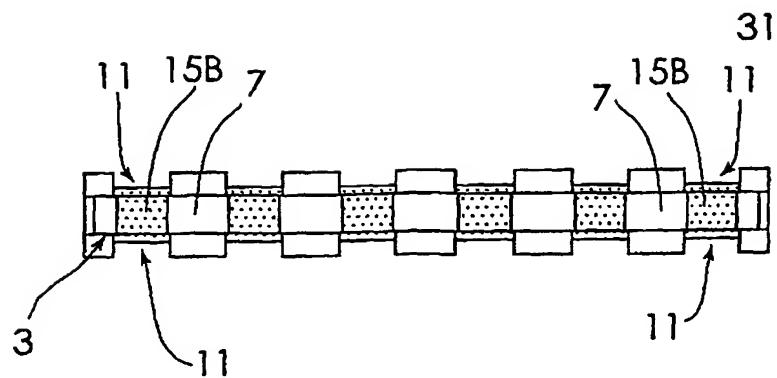
【図 4 C】



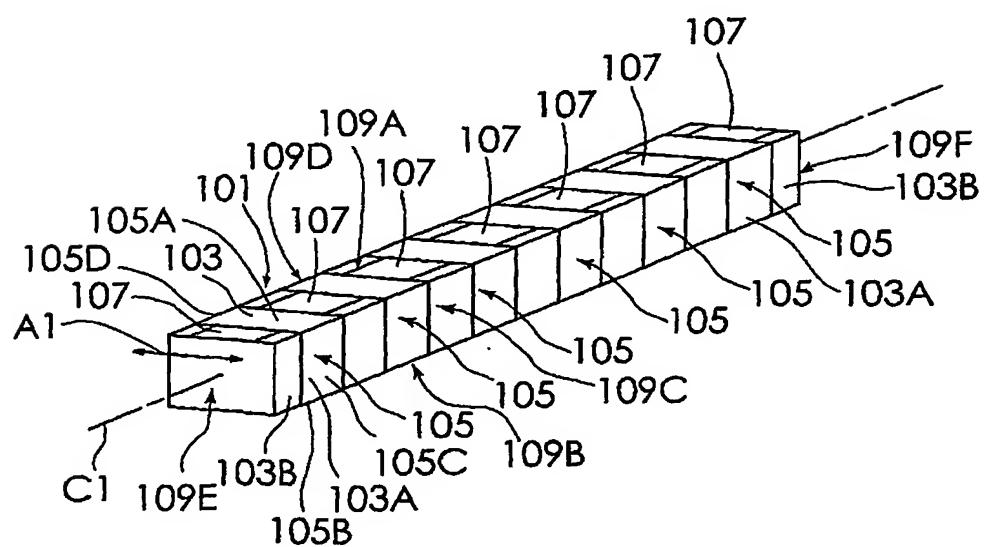
【図 4 D】



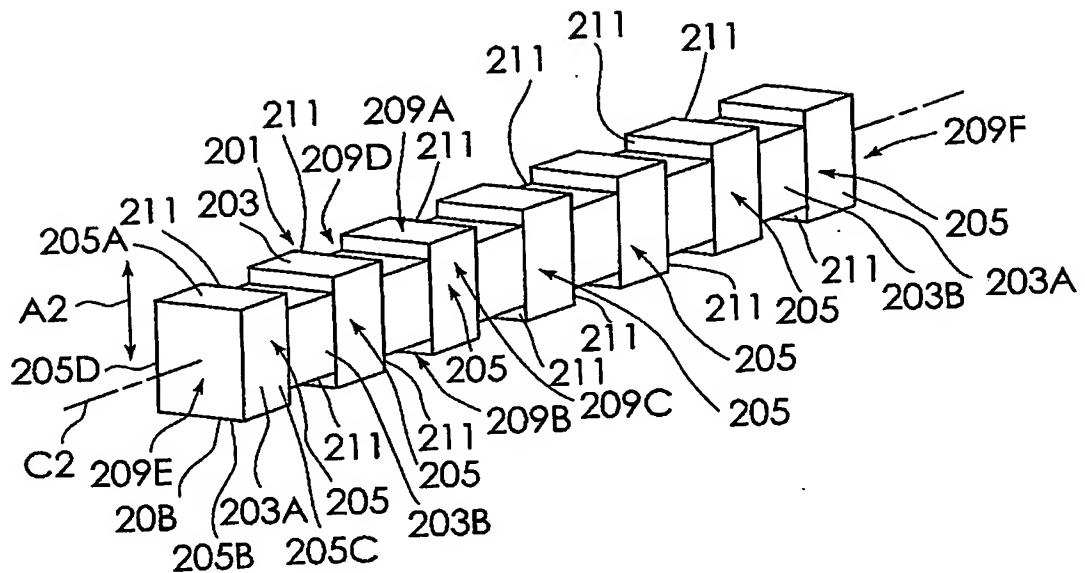
【図4E】



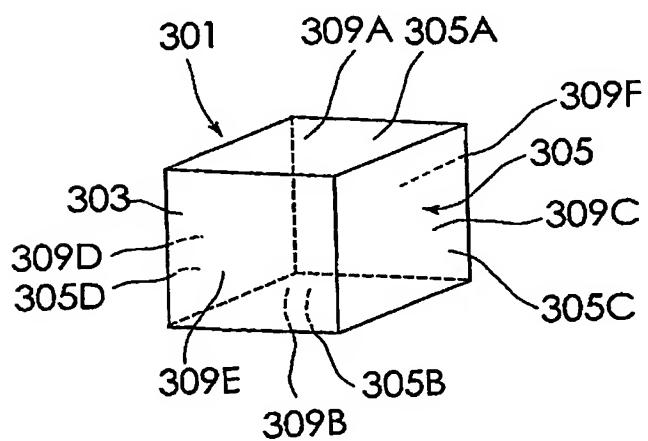
【図5】



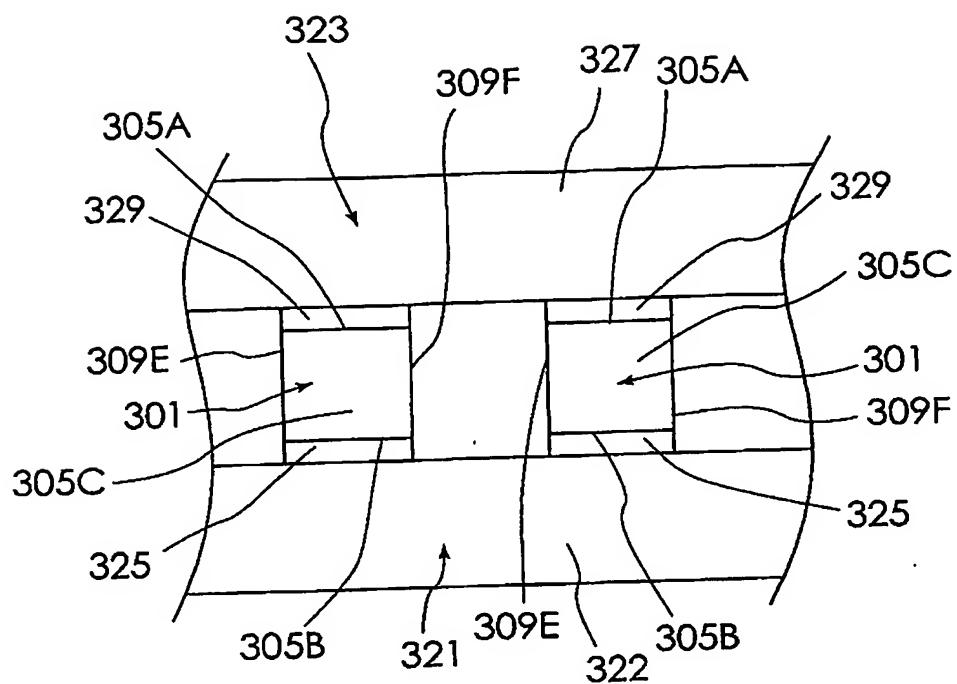
【図6】



【図7】



【図8】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 隣接する電極間の短絡防止を図ることができ、しかも専用の実装機等を用いることなく容易に第1の回路基板の複数の電極と第2の回路基板の複数の電極とを接続できるコネクタチップを提供する。

【解決手段】 6面9A～9Fを有する絶縁性基体3の連続する4つの面9A～9Dから構成される外周面上に、残りの2面9E, 9Fが対向する方向に所定の間隔を開けて外周面上を一周する複数の導電路5を形成する。一对の面9A, 9B上にそれぞれ位置する複数の導電路5の部分のうち隣接する2つの導電路5, 5の部分間に溶融半田をはじく性質を有する絶縁層7をそれぞれ形成する。導電路5が形成されている導電路形成部分3Aの中心線Cと直交する幅寸法を導電路5が形成されていない非導電路形成部分3Bの幅寸法よりも小さくする。

【選択図】 図1

特願 2003-383002

出願人履歴情報

識別番号 [000242633]

1. 変更年月日 1990年 8月 8日

[変更理由] 新規登録

住所 富山県上新川郡大沢野町下大久保3158番地
氏名 北陸電気工業株式会社